# BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報(A) (11)特許出願公表番号

特表平7-509339

第7部門第1区分

(43)公表日 平成7年(1995)10月12日

				-
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	FI
H 0 5 B	33/10		6929-3K	
C 0 9 K	11/06	Z	9280 - 4 H	
H05B	33/14		6929-3K	

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 10 頁)

(41) 正明番号	<b>将旗平0-304320</b>
(86) (22)出願日	平成5年(1993)7月26日
(85)翻訳文提出日	平成7年(1995)1月27日
(86)国際出願番号	PCT/GB93/01574
(87)国際公開番号	WO94/03031
(87)国際公開日	平成6年(1994)2月3日
(31)優先権主張番号	9215929. 2
(32)優先日	1992年7月27日
(33)優先権主張国	イギリス(GB)
(81)指定国	EP(AT, BE, CH, DE,
DK, ES, FR, G	B, GR, IE, IT, LU, M
C, NL, PT, SE	), JP, KR, US

(21) 山岡県島 株園東島 604220

(71)出頭人 ケンブリッジ ディスプレイ テクノロジ ー リミテッド イギリス国、ケンブリッジ シーピー1 2 ジェーピー ステーション ロード 13 (72)発明者 フレンド リチャード ヘンリー イギリス国、ケンブリッジ エスピー3 9エルジー パートン ロード 37 (72)発明者 ホルムズ アンドリュー ブルース

イギリス国、ケンブリッジ シーピー2 2エイエル ニュートン ロード 19 (74)代理人 弁理士 千葉 剛宏 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 エレクトロルミネッセンス装置

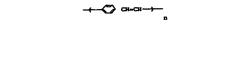
## (57)【要約】

エレクトロルミネッセンス装置は、陰極と陽極との間 に配置した少なくとも2つの活性な半導体共役重合体発 光層を有する。これらの層は、少なくとも2つの層の少 なくとも一部がデバイスの発光帯域にあるよう配置す る。

#### 独求の範囲

- 1 エレクトロルミネッセンス袋屋であって、
- 正の気荷担体を注入するための第1の気荷担体注入層と、
- **旬起された際に第2の改長の放射を発するよう選択されたパンドギャップを有するお課化共存金合体の第2の響と、**
- 負の電荷担体を注入するための第2の電荷担体注入層と、
- 可配慮に対して電界をかけるのそ可能とする手段とを備え、第182び第2の 感のそれぞれの少なくとも一部が独装屋の発光帯域に位置し、可定発光帯域は、 正および負の電荷性体が互いに結合して動起子を形成する破壁の向値性関域にわ たって延在すると共に、可配局起子が放射活性をもって減度する間に可能する距 個の場件性を行し、これにより拡接置に対する電界の印加の機に、可配所1およ び第2の配合体層の用等がそのそれぞれの変長で放射を発することを特徴とする エレクトロルミネッセンス装置。
- 請求項: 記載のエレクトロルミネッセンス装置において、発光帯域の幅が 200nm未満であることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 3. 請求項1または2足載のエレクトロルミネッセンス装置において、第1の 圏が50nm未満の厚さを存することを特殊とするエレクトロルミネッセンス装 が、
- 4. 胡求項 l または 2 記載のエレクトロルミネッセンス装置において、割配第 2 の重合体階と前記第 2 の電荷担体注入層との間に半導体共役重合体の第 3 の層 があることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 5. 請求項4記型のエレクトロルミネッセンス装置において、第3の層が50 nm未満の厚さを有することを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 6. 競求項4または5記載のエレクトロルミネッセンス袋屋において、第3の 圏が、第2の電質担体住入庫に関接するパリヤ原を領域することを特徴とするエレクトロルミネッセンス袋屋。
- のPPVであることを特徴とするエレクトロルミネッセンス級位。
- | 4 請求項||万至||0のいずれかに起設のエレクトロルミネッセンス接置に おいて、第|の配合体圏がポリ (アルキルチエニレン) から選択されることを特 徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 15. 胡求項1 1 起配のエレクトロルミネッセンス装置において、共重合体が、 共重合体の級の形成の隔の除去に対して実質的に安定な気質基を組入れることに より配和した共重合体の所定割合のビニル基を育する共促ポリ(アリーレンビニ レン)共重合体であることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 16. 胡求項 I 起鉄のエレクトロルミネッセンス装置において、第1の間が約50nmの厚さを有するMEHPPVの間であり、第2の間が200nm未開の厚さを有するPPVであることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 17. 請求項18起処のエレクトロルミネッセンス装置において、約20nmの厚さを有する、第2の層と第2の電荷担体住入層との間のパリヤ陽を構えることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 18. 請求項1配収のエレクトロルミネッセンス後望にむいて、第1の輩が約500nmの厚きを有するP3DTの輩であり、第2の輩が約100nmの厚きを有するP3DTの輩であり、第2の輩が約100nmの厚きを有するPPいであることを特徴とするエレクトロルミネッセンス接踵。
- 19. 譲求項4、5、6または17のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス発電において、第3の層がPPVとPDMeOPVとの共重合体であることを特別とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 20. エレクトロルミネッセンス装置の製造方法であって、
- 正の電荷担体を注入するための第1の電荷担体注入層を設け、
- 前記電荷担体注入圏の上に、第1の応常の溶液中において可溶性の重合体の第 1の巻を付替させて第1の所定の厚さとし、
- 第2の溶解の溶液中において前型体の影響の取合体の第2の層を付着させて第 2の所定の厚さとし、
- デバイスを然処理し、これにより扇弧体を不容性であるその重合体へと変換し、 負の電荷担体を注入するための第2の電荷担体注入層を付着させる工程を含み、 第1および第2の層のそれぞれの少なくとも一部かデバイスの発売事故に位置す

- 7. 結求項 4、5または6のいずれかに配数のエレクトロルミネッセンス装置 において、示3の唇が発光性であることを特成とするエレクトロルミネッセンス 接数。
- 8. 胡求項 | 乃至 7 のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス設置において、第 | の簡と第 | の意気担体注入響との間に更なる飲合体類があることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 9. 請求項 1 乃至 8 のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス協選において、第 2 の配資性体注入層がカルシウムであることを特徴とするエレクトロルミネッセンス協選
- 10. 胡求項1万至9のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス装置において、第1の配索但体住人間が、インジウム-酸化脳であることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- [ ] . 請求項[ ] 万至 | 0 のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス装置において、半導体共役団合体が、ポリ (p フェニレンビニレン) 、ポリ (p フェニレンビニレン) の置換別導体、および当該団合体を含む共宜合体よりなる群から選択されることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 12. 対求項 1 万至 1 0 のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス接置において、第 1 の重合体層が、MEHPPV、ポリ(2 メトキシ- 5 (2 メチルペンチロキシ) 1、4 フェニレンピニレン)、ポリ(2 メトキシ- 5 ドデシロキシー 1、4 フェニレンピニレン)よりなる群から選択されるポリ(2 5 ジアルコキシフェニレン・ピニレン)であることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 13. 原水項1万至12のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス装置において、第2の重合体層が、次の式:



るよう第1台よび第2の所定の厚さも遺伝することを特徴とするエレクトロルミ ネッセンス装置の製造方法。

21. 請求項20配数の方法において、請求項1万至19のいずれかに配数の デバイスの製造に使用することを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置の製 済方法。

## 明細

## エレクトロルミネッセンス袋屋

#### 発明の分野

この発明は、エレクトロルミネッセンス装置 (electroluminescent devices) 特に発光層として共改置合体を有するこの謎のエレクトロルミネッセンス装置 (デバイス) に関する。

#### 発明の背景

本発明が関する限額のエレクトロルミネッセンス装置は、例え19PCT/R090/131 48号に記載されている。パロウズ(Burroughes) らによるネイチャー (Mature) (1990) 347. 533の配本およびブラウン(Braum ) とヒーガー (Heeger) による アプライド フィジックス レターズ(Applied Physics Letters) (1991) 58. 1982 の配売も参照することができる。

これらの袋屋は、溶査加工技術を使用して大きな面積に減って作製することができるため、大面積の平坦なパネルディスプレイとしての可能性を与えるものである。これらのエレクトロルミネッセンス袋屋(EL)の基本的な構造は、2つの電極の間に狭符された重合体験を備えるものであり、電極の一方によって電子が生人され、もう一方によって正孔が住入される。

ネイチャール(Mature)の参考文献では、電荷住人電極の選択により電子もよび正孔の注入割合のパランスをとる重要性が認識されている。このような重合体については、電子の注入および狂迷の方が正孔の場合と比較して運成するのがより容易でないことは明らかであるが、このことは、アプライド フィジュクスレターズ (Applied Physics Letters) 比の記事に設明されているように、カルシウムのような低い仕事関数の金属を陸低接点層として使用した場合に、デバイス効率が改良されるという事実によって示されている。ホトルミネセンスに関する研究から、このような重合体における脳配子について、放射活性のない重要な終度チャンネA (non-radiative decay channel)は、消免部位として作用する

も 2 つの共政策合体層を超返し、一方が他方に対して有害な効果を与えることな く同時に励起させて放射を発出する必要があることを突き止めた。

共役量合体の2つの原を用いて作製したエレクトロルミネッセンス模型を開示 するスミトモのPF-A-0443861号を参照する。この模型(デバイス)では、一方の 間のみが駆起されて放射を発出し、他方の層は光発光層への電荷の転送を増強す るための電荷転送機として使用されている。

## 発明の要旨

本発明の1つの面によれば、正の電荷担体を注入するための第1の電荷担体注入層と、励起された際に第1の拡長の放射を発するよう選択されたパンドギャップを有する単導体共役重合体の第1の層と、配起された際に第2の放長の放射を発するよう選択されたパンドギャップを有する単導体共役重合体の第2の層と、負の電荷担体を注入するための第2の電荷担体は入層と、同起層に対して電界をかけることを可能とする手段とを備え、第1および第2の頃のそれぞれの少なくとも一部がデバイスの発売が最近に固定し、自起発売が成ました。これよび9の電荷組体が互いに結合して配起子を形成するデバイスの間接側域にわたって近在すると共に、可起記を子が放射活性をもって減衰する前に移動する距離の機構性を有し、これによりデバイスに対する電界の印面の際に、前記第1および第2の重合体層の両者がそのそれぞれの遊長で放射を発することを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置が提供される。

可足したように、共役重合体に関して既に公開された研究からは、復数の層を 使用して発した放射の色を制御するのが可能であることは、容易に明らかではな い。

本発明をうは、恐起子の放射活性な疲惫を介して北が発出される発光器域を開 成するのか可能であることを見出した。この帯域は、起起子が形成されるデバイ スの側頭磁域に起因する場を有し、これは起起子の拡散特性にも関連する。発光 帯域の様は、地頭領域のものと約周一とすることができるか、またはそれを越え もものとすることができ、この場合は放射活性をもって威廉する際に起起子がを こから性能する。後って、第184と9第2の季の両をがこの特色的な低利にある 信電欠除への過起子の拡張によるものであることが特定されている。金属住人電話多くの欠陥状態を与え得るものであり、発売(重合体)時とカルシウム(電話)時との型に付加的な間を導入することにより、効率を実質的に向上させることができる。このためには、ボリ(メチルメタクリレート)PMMAマトリックス中の分子中等体、2-(4-ビフェニル)-5-(4-tert-ブチルフェニル)-1.3、4-オキサジアゾール(ブチルPBD)が使用されている。この语は、金属協立への自起子の移動を防止すると共に、電子の住人を増強するよう強くものである。これに関連して、「共校宣合体に基く発売ダイオード・色および効率の試験」とピー、エル・バーン(P. L. Burn)、エー・ビー・ホームズ(A. B. Rolme)、エー・クラフト(A. Earft)、アー・アール・ブラウン(A. R. Brom)、ディー、ディー、シー・ブラッドレイ(D. D. C. Bradler)およびアール、エイチ・フンレド(R. R. Friend)、ンンボジウムエヌ(N)、ストールエス(MRS)数率組会、ボストン、1981年12月、エムアールエス(MRS)少ンボジウム域和特、247、647-654(1982)を参照することができる。

例えば、PCT/町92/03490号に記載されているように(この内容を参考によりここに使用する)、PPVはそのパンドギャップを調動するために化学的に改変することができる。例えば、ポリ(2.5-ジアルコキシフェニレンビニレン)は、PPVに対して0.4 eV程度レッドシフトする。PPVとの共産合体により、パンドギャップの情密な関整(fine-tuning)が可能となる。更に、前駆体機管性差(precursor leaving-groups)の制御した除去により、PPVの場合に対するギャップのレッドおよびブルーシフトの両者が可能となるが、この中、後者は、非共役基の存在による原に拾う共役が中断することによって連成される。

使って今日まで、共役重合体を使用してエレクトロルミネッセンス袋屋から発せられた先の色に対して、手にすることのできる制御の量は限定されたままである。 本発明は、より広い範囲のカラー発売を育するエレクトロルミネッセンス袋 産を促供することを意図するものである。

共役重合体圏を使用するエレクトロルミネッセンス装置ではこれは未だ連成されておらず、単純な事項ではないが、その理由として、本発明者らは、少なくと

部分を有することを保実にすることにより、配起子は四者の際に存在することとなり、第1および第2の間から放射が生起することとなる。この効果はここに設明する実験から正に明確に確認し得るものであるが、実際の概念を支持すべく長限し得る異なる理論がある。ここに説明する1つの理論は、配起子についての特別的な能性長さにより発光帯域の関邦的な解か決定されるというものであるが、他の可能性もある。従って、本現明者らは、少なくとも2つの間が発光帯域内の部分を有するよう置合体層の呼ぎを活伏することにより、多層エレクトロルミネッセンス鉄道の性質を制御できること特定した。1つの面では、この発明は、異なるパンドギャップを有する幾つかの宣合体層の使用に関し、ここで層の厚さは発光帯域より小さいが、またはこれと対比し得るよう選択するものとする。このはな、2以上の間で記述子が生じ、このことから2以上の間から光が発する。次いで、これにより、1つの層を用いて達成できるより広いスペクトルを囲を育する光が発せられる。これにより(必要に応じてカラーフィルターを共に用いて)自色光彩の型光が可覚となり得る。

販売された効果の具体にある環論がどのようなものであれ、実験的な経路は、 発売帯域の結が50mm程度のものであるという効果に至る客である。従って、 好透な感体では、第1の置は50mm未満の厚さを有するものとする。勿論、発 出する飲料の必要な色に応じて、2以上のこの種の層を設けることができる。一 般的に言うと、発光帯域は200mm未満の幅に渡って延在し得るが、これは重 合体層および電別関係性人間の性状に依存する。

電荷退体注入層に対する発光帯域の配置は、食合体層内の電子および正孔の移 動度および注入概能に依存し、後記するモデルを使用してそれぞれの特定の場合 について決定することができる。

1 つの態体では、抑配第2の重合体層と前配第2の電荷担体注入層との間に半 等体共程度合体の第3の層があるものとし、第3の重合体層の厚さは50nm未 頃とする。発光帯域は、2つの層の一部、一方の層の一部と他方の層の全部、ま には2つの層の一部と他の層の全部を含むことができる。

エレクトロルミキッセンス装置は、必ずしも塩界発光性ではないが、その代り にパリヤ西としてほぼする、第2の電荷値は住人器に関接する共役型合体の付加

## 特表平7-509339 (4)

的な唐を鑑えることができる。

好ましくは、第2の電荷担体注入路はカルシウムとし、第1の電荷担体注入層 はガラス基体上に被覆されたインジウムー酸化铽とする。

ここで使用する「共役重合体」という用語は、主領が完全に共役し、頭の長さ に沿って延長されたパイ分子軌道を育するか、または実質的に共役するが、主義 に沿って種々の位置で無作為にもしくは規則的に共役が中断される重合体を示す ものである。その節頭には、ホモ軍会体および共軍会体が包含される。本塾明は、 **珍いエレクトロルミネッセンスフィルムを形成し得るいずれの共役重合体も利用** することができる。

特に、好遊な共役重合体には、ポリ(pーフェニレンビニレン)PPVおよび 当該重合体を含む共量合体が包含される。それぞれの層に対して使用される重合 体の好適な特徴としては、破壊、混分および弊盡した温度に対する露量に対して 安定であるべきであり、下部層に対する良好な接着性、熱およびストレスにより 誘導される亀裂に対する良好な抵抗性、収縮、膨調、再結晶化または他の形態変 化に対する良好な抵抗性を存するべきである。更に、重合体験は、例えば、高い 結晶化度および高い溶験違度によって、イオン/原子移動過程に対して弾力的で あるべきである。特に好適な适合体は、前記言及した文献、特にPCT/前990/13148 号(この内容を参考によりここに提用する)に記載されている。特に適切な重合 体は、ポリ (2. 5 - ジアルコキシフェニレンピニレン) である。例として、M EHPPV、ポリ (2ーメトキシー5ー (2ーメチルベンテロキシ) ー1, 4ー フェニレンビニレン)、ポリ(2-メトキシー5-ペンチロキシー1,4-フェ ニレンピニレン)、およびポリ(2-メトキシ-5-ドデシロキシ-1・4-フ ェニレンピニレン)、または長い可溶化アルコキシ基、直鎖または分岐である少 なくとも1つのアルコキシ苗を有する他のポリ(2.5-ジアルコキシフェニレ ンピニレン) がある。他の裏切な共役重合体はポリ(アルキルチエニレン)から 遊択することもできる。1つの例はポリ(3-ドデシルチエニレン)である。 共役重合体の際は、好ましくは次の式:

(式中、フェニレン理は、必要に応じてアルキル(好ましくはメチル)、アルコ

キシ (好ましくはメトキシまたはエトキシ) 、または共役重合体における電界発 光の性質を推荐する他のいずれかの置換基からそれぞれ独立に選択される!以上 の配換器を担待し得る)のポリ(p-フェニレンビニレン) [PPV] の膜とす

-여=여-)-

その改換された誘導体を含むポリ(アリーレンビニレン)のいずれか、または ポリ (アリーレン) のいずれかも適切である。この明細書全体に彼って、「アリ ーレン」という用語は、ヘテロアリーレン並びに融合理構造を含む!以上の理構 造を組入れたアリーレンを含む全ての根類のアリーレンをその範囲に包含するこ

ポリ (pーフェニレンピニレン) から誘導される他の共役重合体も、本発明の エレクトロルミネッセンス装置における重合体験として使用するのに適切である。 この種の誘導体の典型的な例は、次のようにして誘導される重合体である:

(i)式(1)のフェニレン理を融合理系により置換する、例えば、フェニレ ン環をアントラセンまたはナフタレン環系により置換して、例えば、次のような (調査を与える:

または共役並合体における電界発光の性質を維持する代替的な結合構成とする

こともできる。

これらの代替的な環系も、フェニレン理に関して前配した機類の1以上の重換 基を担待することができる。

(ii)それぞれのフェニレン環(または(i)に何妃した他の代替的な理 系)に関連するビニレン部分の数を増加させ、例えば次のような構造を与える:

または共役型合体における電界発光の性質を維持する代替的な結合構成とするこ

ともできる (式中、yは2、3、4、5、6、7…を表す)。 ここでも回接に、理系は前記した様々の産換基を担待することができる。

これらの性々の異なるPPV誘導体は、異なる半導体エネルギーギャップを有 し得る。エレクトロルミネッセンス装置内での層の順序付けは、個々のパンドギ ャップによって影響される。原は、原図の境界で荷竜の値提がないように順序付 けすべきである。

本発明で使用するのに特に適切な他の重合体は、PCT/8092/03490号(この内容 を参考によりここに促用する)に記載されている半導体共重合体である。好適な **感染では、共産合体は共投ポリ(アリーレンピニレン)共産合体であり、共産合** 体の腕の形成の際の除去に対して実質的に安定な修飾器を含ませることにより酸 和した一定割合の共重合体のビニル器を有するものである。 総和したビニル基の 割合により共役の程度を調節し、これにより共宜合体の半導体パンドギャップを

好ましくは本発明で使用する重合体は、非役した形態へと実質的に変換される **阿辺体として、または本質的に可溶性の型合体として加工され得るものとする。** これに関連して、PCT/17090/13148号(この内容を参考によりここに提用する)を な照することができる。

更に本発明によれば、エレクトロルミネッセンス装置の製造方法であって、正 の電荷担体を注入するための第1の電荷担体注入器を設け、前記電荷担体注入器 の上に、第1の窓前の溶液中の可溶性の重合体の第1の層を付着させて第1の所 走の厚さとし、第2の溶剤の溶放中で抑配体の形態の重合体の第2の贈を付着さ せて第2の所定の厚さとし、デバイスを熱処理し、これにより前型体を不熔性で あるその重合体へと変換し、負の電荷担体を注入するための第2の電荷担体注入 塵を付着させる工程を含み、第1および第2の塵のそれぞれの少なくとも一部が デバイスの発光塔域に位置するように第1および第2の所定の厚さを選択するこ とを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置の製造方法が提供される。

「エレクトロルミネッセンス位置の製造」と嬉した同日付けで出頭した本出局 人による同時低極中の出版 (Page WhiteとFarrer Cef. 74148/VRD ) (この内容 を参考によりここに復用する)を参照することができる。

本発明のより良い理解のために、またこれをどのように実施して効果をもたら すかを示すために、例として私付図面をここで参照するものとする。

## 図面の簡単な説明

図la、1bおよび1cは、a) PPV、b) PPVとPDMeOPVとの共 重合体、およびc)MEHPPVの化学構造を示す。

図2 a は、対数一対数目盛で4つのデバイスのそれぞれの電界の強さに対する 電液密度を示す。

**同でもは、毎分自然で気圧に対する電波密度を示す。** 

図3a~3dは、4つのエレクトロルミネッセンス装置1~1Vの構造を原略 的に示す。

図4は、(a) サンプル1. (b) サンプル11. (c) サンプル111. (d) サンプル I V、 (e) 単国鉄鼠合体エレクトロルミネッセンス装置。 ( イ) 即馬PPVエレクトロルミネッセンス装置の電界発光スペクトル(全て1のピーク発光に対して標準化しオフセットしたもの)、(g)~(i) 宣合体a、bおよびc自体の吸収スペクトルを示す。血無度は重合体c) MEHPPVに対応し、血線1は重合体c) MEHPPVに対応し、血線1は重合体b)に対応する。

#### 好適な態体の説明

3 つの異なる半導体ポリ(アリーレンピニレン)を、この範明を説明するため、この範囲を表

- (a) (図1a) ポリ (p-フェニレンピニレン)、PPVを、メタノールに 可応性のテトラヒドロチオフェニウム (THT) 投雪性頭配体重合体から加工した。PPVは、約2、5eVのπ-π\*パンドギャップを有する。
- (b) (図 1 b) PPVへのランダム前駆体共立合体と、メタノールに可熔性であるボリ(2.5 ージメトキシーpーフェニレンビニレン)、PDMeOPVとから共立合体を調整した。単量体の供給比率は9:1とした。この極の共立合体の合成は、例えば、ビー・バーン(P, Burn)らによりエムアールエス(MRS)・ボストン、1994年で提示され、マット・レス、ソック・シンプ(Dal. Res. Soc. Syep.) 1892 247.647-654で公開された「共収立合体に落くし足D:色および効率のが即」と図された論文に記載されている。ここで使用する実験条件で、 
  を受換の後に得られる重合体のパンドギャップは、ジアルコキン建換フェニレンに関接するビニル供素における除去されていないメトキン基の存在のために、 
  PPVに対してブルーンフトする。この結果得られる共立合体は、約2.6 eVのπーπ×バンドギャップを有する。
- (c) (図1 c) 使用した第3の重合体は、ポリ(2-メトキシー5-(2-エチルヘキシロキシ)- 1、4-フェニレンピニレン)、MEHPPVである。 良いアルキル倒接基のために、PPVのこの誘導体は可応性であり、クロロホル ムから加工するものとした。これは約2、2eVのπ-π\*バンドギャップを育 する。

PPVのTHT技術性装飾型体および共重合体の両者は、溶剤の溶液でのスピンコートにより配置することのできる種類のものであり、乾燥させると安定な歴

を形成し、この上に更なる層を収置することができる。これにより、一旦層を乾燥させたならば、付加的な重合体質の建設する付着により最初の層が輸去されることがないため、多層得透の提成が可能となる。2つの丁H丁氏保住基前取は整合体はクロロボルムに不溶性であるが、メタノールには可溶性である。MEHPPVはクロロボルムに可溶性であるが、メタノールには不溶性である。の溶剤の差異により、MEHPPVの除去を仲うことなくMEHPPVの層の頂部上に可取体の層をスピンコートすることが可能となる(連もまた同じ)。かくして3つの異なる整合体により構成される多層構造を作取した。

共改重合体の多層デバイスを次のように構成した。インジウム一酸化場(1TO) 被理したガラス基体をアセトンを用いて、その後にプロパン~2~01(オール)を用いて、両者とも随音被胎中で完全に液体化した。重合体または前型体の層(耐足処明したように一方が値方の頂部上にあるものとする)をスピンコートすることにより多層構造を形成した。全ての層は窒素を溶たしたグロープボックス(〇」とHIOの含有量:10ppm)内でスピンコートした(全て砂接をであることにより多層では、カートでは、全ての接接をの両者の調動によって次のように設定した:共産合体は20nm、MEHPVは50nm、およびPPVは50nm以上。個々の宣合体層および全体の重合体層の厚さは、デクタク11A表面論和研定装置(Dektak IIA surface profiler)を用いて創定した。200でで真空中(10㎡トル)にて12時間サンブルを批変後し、前型体置合体を変換した。カルシウム接点をサンブルの上に真空感覚させ、サンブルを正針対比した。サンブルの面積は1mm<sup>1</sup>とした。ここでは4つの多層デバイス構造について検討した。構成の詳細を表1にまとめると共に図38~34に元者。

図3 a に示すデバイス 1 を形成するために、最初に共重合体(b)への前駆体 を用いて20 nmの厚さで(第21)、インジウムー酸化繊維度ガラス基体 1 を スピンコートした。この層を乾燥させた後、PPV(a)への前駆体を230 n mの厚さで(層22)スピンコートにより数数し、乾燥させた。最後に、MEH PPV(c)の第23を50 nmの厚さでスピンコートにより数重した。層21 および22はメタノールの撥波に数重し、原23は20ロホルムの熔液で数重し

た。その後にサンプルを熱処理し、瞳21では共重合体へと、匝22ではPPV へと穴配体の熱変換を生起させた。最後に、匝23上にカルシウム接点2を真空 務費した。

図3 bに示すデバイス l lは次のように形成した。インジウム - 酸化協被度が ラス基体 l 上に、5 0 n mの厚さでMEHPPVの引 1 の間 3 l をスピンコート し、これを乾燥させた後、PPV 3 2 への両配体を5 0 n mの厚さでスピンコート トし、応添させた。その後、共立合体3 3 への両配体を2 0 n mの厚さでスピンコート トにより設置した。第1 の間 3 l はクロロホルムの溶液に設置し、第2 8 よ 以示3の間 3 2、3 3 はメタノールの溶液に設置した。デバイスを熱処理し、関 3 2 および3 3 の両配体をそれぞれ重合体PPV および共重合体へと熱変換した 後、カルシウム核点2 を間 3 3 の上に真空疾患した。

図3 c に示すデバイス111は次のように形成した。インジウム一酸化価値度 ガラス基体1上に、共置合体への部型体の第1の層41を20 nmの厚きでスピ ンコートした。時型体を収録させた。MEHPPVの第2の層42を50 nmの 原さでスピンコートにより設定して収録させた後、PPVへの正型体の第3の層 43を150 nmの厚さでスピンコートにより設度する。この層が攻撃した後に、 採頭合体への配型体の第4の層44を20 nmの厚さでスピンコートにより設置 した。その後デバイスを熱処理し、前型体をそのそれぞれの共设宣合体へと熱変 切し、層44の上にカルシウム接点2を真空振奪した。

図3 dに示すデバイス I Vは次のように形成した。イングウム - 酸化基物度が ラス 店体上に、共気合体 5 1 への設理体を20 n mの厚さでスピンコートした。 その役これを乾燥させた。 P P V 5 2 への配配体を30 n mの厚さでスピンコートにより軽壓して乾燥させた後、共重合体53 への割型体を20 n mの厚さでスピンコートにより軽壓した。その後サンブルを熱処理し、第3の層53上にカルシウム協会2を真空影響した。

これらの領途において、カルシウム接点2は負の電荷塩体を住入するための除 極として働き、インジウムー酸化塩は正の電荷塩体を住入するための落伍として 働く。参照委号4は負の接点を示し、参照委号6は正の接点を示す。

デバイス 1 1、 1 ( ) および 1 Vにおいて、カルシウム接点 2 に関接する団は、

熱気理能に参加溶剤に不溶性である共産合体の間である。この間は、発光似域への電荷退体の注入を可能としながら、陰極を化学的攻撃から遮蔽するバリヤ層として作用する。共産合体のこの間は、反応性の陰極から放出された移動性のイオンの重合体間を介する位散に低気するようにも働く。更にこれは、独皮、機様的財性および高温における安定性をデバイスに与えるものでもある。更にこれは、必要な色や発光の高い効率のようなMEHPPVの望ましい性質を活用できるよう、可溶性の重合体(MEHPPV)を保護するものである。図1りに示したものに代えてバリヤ層として使用することのできる他の共役動や体または他の重合体には、PPVのメトキン便換前配体整合体、ジメトキンPPV、ジメチルPPV、ジメチルPPV、ジメチルPPV、ジメチルPPV、ジメチルPPVと他のいずれかのより高いベンドギャップの重合体との配合物がある。

前記は明したように、インジウムー酸化線被覆ガラス基体はデバイスの隔極と して働く一方、カルシウム接点2は接極として働く。これらにより、層を傾切っ で電界をかけるのを可能とする手段が態度される。

ケイスレイ(Keithley)230元数を用いて!TOに対して正のパイアスをかけることによりデバイスを収拾し、ケイスレイ!95Aマルチメーターを用いて 電流をモニターした。ITO基体を介して電界発光(EL)を収数した。一体化 された光出力は、大面後の校正したシリコンフォトダイオードをフォトアンペアモードでモニターし、IMQの低流体に対する選圧としてフォト電燈を耐定した。スペクトル保険EL選定は、コデルグ(Coders)PH1ダブルモノクロメーターとハママツR943ー02元電子増倍管とを使用して行った。住入した電荷当り生成されたフォトとしてここで定義する内部量子効率は、約5cd/m<sup>\*</sup>のデバイス輝度で設定した。内部量子効率を計算する際は、ブラウン(Bronn)らにより答述された「各成金属(Synthetic Netals)」の1992年間の記事に記載されているように、ガラス基体による配行の効果を予定した。UV/可複吸収スペクトルは、シリカ基体上にスピンコートした宣合体のサンブル上で、パーキン・エルマー(Perkin Elmer)入9分光光度計を用いて記録した。

4つのデバイス構成は、赤〜貴/縁の色の発売を示す。これらのデバイスについての電気的および充電的物性を表す。全がに同28、2 bおよび4に示す。表

1 では、1 TO接点 1 から数字の即序で簡を示す。図 2 a および 2 b では、異なる厚さの組合せた重合体層は異なる駆動電圧を与えるが、これらは電界に対する 電波密度について汎用的な血線を与えるよう目底を付していることを乾配すべき である。図 2 b は、4 つのデバイスの電界電圧特性に対する電液密度を示す。図 4 は、穏々のデバイスからの発光スペクトルを示す(スペクトルは、ピークの発 光波及で等しいピーク高さを与えるようオフセットされ、個単化されたものであ る)。 P P V および共重合体の単層デバイスからの発光スペクトルも示す。3 つ の重合体の吸収スペクトルも示すが(血線 g、h、i)(1のピークョー n x 小吸 収低数を与えるよう関節化した)、異なる光のパンドギャップを示している。

図2 a および2 b は、既パイアスの下での電底密度は、当初電解によって決定されることを明らかに示す(個々の個の厚きの合計により割った印加電圧として計算した)。ビー、エル、パーン(P. L. Burn)らによる前記参考文献で言及されたPPVおよびプチルPBD/PMMA層を用いて形成されたデパイスについて呼られた結果と異なり、ここで放射したデパイスは重合体圏の間の界面における空間配例の大きい審賞を示さない。また、金属電極圏と接触する重合体についてのパンドギャップの小さな差異が、電荷注入のための関値電解に実質的に影響を与えることもない。

痩々の構造は所定範囲の異なる発光色を与えるが、これらを解析することにより、どの重合体層が配起子の放射活性減衰のための部位として作用しているかを 特定することができる。

傾逸 I は、単一の重合体層、この場合はMEHPPVの発光スペクトル特性を 示すのみの構造であった。PPVまたは共重合体層で減衰する配起子からの発光 スペクトルに対する寄与はない。約2.35 e Vのエネルギーでは発光がないた めであるが、これに対してPPVおよび共重合体の両者の発光スペクトルは、2.35 e Vで強い発光体度を有する。恐らくこのために、電子の住人がデバイスに おける制限過程となり、このため電子および正孔が電子往人カルシウム接点2に 保接する再結合帯域で出会うこととなる。MEHPPV層で形成された配起子が、 より大きいパンドギャップを有する他の重合体層へと移動するのは好ましくない。 同じ接触によって、PPV層からの発光スペクトルに対する寄与が何らないこと

作動し、電子一正孔伽護を伴って郵起子を形成し、これがその後放射活性をもって減空し得る。 幾つかの重合体の層の導入に伴う電速密度一電界の数さの大きな変化はないため、恐らく、これらの層の間の界面における空間電荷の蓄酸に帰着する電荷の対じ込めは殆どまたは全くない。よって、内部電界の変更は始となく、電荷性人および電荷移動の条件は、原収するパンドギャップを育する最つかの重合体の圏の存在によってそれ怪影響を受けない。

(構造 1 1 ~ 1 Vでは、幾つかの重合体際における発光は、5 0 n m を越える合計の厚さの発光存板で収度することができる。この広い発光符域を生じさせる移動性の分子機を固定するのは興味度い。移動性の分子機の2 つの鉄棺は、(1) 電荷組体および(i) 中性配起子である。これらの商電した分子機および中性の分子機の率節に応じて、広い元子一正孔油度帯域が狭小であるものの、配起子の位散が広い発光符域を生成するよう作用する限界からの範囲における挙動が見られるのを刷得することができる。

従って、エレクトロルミネッセンス装置内における共役型合体の層の正確な厚さむよび記量を、ここに配引するでデルを参加して、配合体パンドギャップ、配合体における電子一正孔移動度、および配起位散の寿命に関する値を知ることから無認することができる。点数に2つの単純なモデルによってこれらの事例を既以し、2つの機様によって生する幅の見積りを与えるものとする。

## (i) 電子-正孔循接帯域の幅

は、この層では電子-正孔の値度(electron-hole capture)が生起しておらず、このため電界の影響下で電子はMEHPPV原を介してPPV層へと移動しないことを示している。 兵団合体およびPPV原は、正孔伝送器として作用している。 発光スペクトルは、驚くべきことに、 熱変後過程はMEHPPVに損傷を与えず、またはこれを変化させないことも示している。

構造 1 ] は構造 1 と同一の重合体圏の組合せを有するが、他の様式で構成されたものである。このデバイスの発光スペクトルは、発光は 1. 55 e V 未満から 2. 5 e V を越えて広い。 1. 75 e Vでは、PPVおよび共重合体の両者は解視し得る発光であるが、サンブル I I の発光はなおピーク発光の 15%を越えており、これはMEHPPV圏に馬在する転起子の放射活性の延要による筈である。同様に、 2. 35 e VではMEHPPVの発光はゼロであるが、サンブル I I の発光は、このサンブルについてのピーク発光のなお30%を越えているため、このエネルギーにおける発光は失重合体またはPPV層に局在する転起子の延度による。従って、このデバイスは、明らかに I を越える重合体層から発光する共役、重合体デバイスの例である。機々の重合体層における配起子の発生の性伏は後に説明する。

構造111は、構造11の場合と極めて戴似する発光スペクトルを有する。使って、このデバイスの発光は、前記説明したのと同じ理由により、MEHPPV 図およびPPVまたは共富合体層の少なくとも1つに両在する配起子の味象によって影響される。付加的な共立合体層は、発光スペクトルに対しては無視し得る効果を有するものであると考えられ、1TOに隣接する付加的な共重合体層には配起子は実際に罰在しないと推定される。このデバイスも、MEHPPVが他の際によって両方の接点から分離されているために、重合体多層デバイスの塊質の中で配起子の減去が生起する例である。

構造 I Vは、P P V 層および共重合体圏の両者からの寄与のある発光スペクトルを有する。発光スペクトルは、2.07、2.26および2.39 € V でフォノン構造を示すが、これは共重合体におけるよりも明確であるにも拘らず、P P Vの場合より明白なものではない。

これらのデバイスは負および正の危極における電子および正孔の住人によって

和対誘電率 €、について約4の値をとるとすると、金温ではおよそ F....... ≈ 14 nmとなる。デバイスを介する電荷のドリフトについての単純なモデルから、 緊晒における担体転送のバリヤの非存在下では、正および負の電荷担体の空間電 荷密度は低く、電子一正孔師優帯域の幅は、例 I | ~ I Vで使用した重合体層の 厚さの範囲にあるとモデル化できる。電流密度 J および担体移動度 μの電界 F で は、担体密度 P は次の式によって与えられる:

j=1mA/cm<sup>1</sup> およびF=10 \* V/mの典数的なデバイスの動作値をとり、 大中の類似する共役重合体において概察されているように、移動収止-10 \*\*cm<sup>1</sup> /Vsecと仮定すると、p型の担体は担体密収p=6.2×10 \*\*m<sup>-1</sup>を与える。これは約120 nmの担体-担体分類を与えるものである。

和子が移動度点。を有するとすると、以口:において和子が受ける例次の数は  $tF(\mu, +\mu_s)$   $p\sigma$ である(式中、 $\sigma$ は衝突が超散である)。全ゆる衝突が 性理に懸奪するとほぼすると、次の式によって与えられる電子一正礼師使帯域の  $4W_{sol}$  を見除ることができる:

$$W_{e-h} = \frac{\mu_n}{(\mu_n + \mu_p)p\sigma} = \frac{\mu_n \mu_p eF}{(\mu_n + \mu_p)j\sigma} = \frac{\mu_n}{(\mu_n + \mu_p)pr_{expour}^2}$$

ここでの値を使用し、原配見扱った正孔の移動度に基金、かつ等しい電子および 正孔の移動度を使定すると、およそW... ≈4000nmの値となることが分る。 この幅は、ここで認められるより通かに大きく、降塩付近の通かに小さい厚さ~ の計じ込めは、通かに低い電子の移動度に起因すると考えられる。

#### (ii)駐起子姓散長さ

起点からの配位の固有分散 1 ~ D r を有する単純な配起子位散式を想定することができる。 0. 25 n s を越える取起子の時命 r が P P V において測定されている。分子半導体における位性保数 D の大きさの典型的な値は 1 × 1 0 ° c m 's '程度であり、これらの共収量合体における係数はこれを越えない。後って、これらの質は、1~5 n m の動起子の位置是さの見聞りを与える。

多問発売は構造 I ~ I Vにおいてのみ収度されるが、最初に構造 I の解析を 考えることは有思程である。構造 I の発先スペクトルはMEHPPVの単一量合 体感に特徴的であるため、再結合奇域は恐らくMEHPPV圏の50 n mの厚き 内に限られる。前記した解析から、電子の移動度が I 0 ° c cm \* / V sec 未顕で ある場合は、このような奇域厚さは、クーロン相互作用による電子 − 正孔値後に 材してのみ一貫性のあるものである。有限単導体における少数の恒体の移動度は、 多数の担体のものよりしばしば有意に小さいため、これが真相であると考えられ る。他の短切としては、MEHPPV層からPPV層への電子の移動に対するバ リヤがあるため、再結合帝域がMEHPPV層に解限されるというものである。

既に示したように、構造 11~1Vにおいては、スペクトルシフトは、カルシ ウム接点に関係するだけに止まらず原内で発光が生起することを示している。発 光度の端は電子 - 正孔原接帯域の幅に従って、決定されるというシナリオでは、 電子はPPVからMEHPPVへと通過するため、これらの全ての保違における 電子の移動に対するパリヤは存在しない。このように、電子 - 正孔師接続はは、 没つかの重合体医を介して延在し、構造 1 1 においては 2 0 0 n m以上に被っ ている。よって配起子は整つかの異なる重合体層で形成された後、幾つかの重合 体層で設計活性をもって終衷し、概要された発光スペクトルを与える。よって、 情で1においては、可能合析域は電子注入接点の 5 0 n m以内であり、1 つの層 のみからの発光が収算される。MEHPPV層を出る電子の移動に対するパリヤ のために、可能合析域は受らくこの構造では初限される。

本発明者らは、これらのエレクトロルミネッセンス装置における特徴的な発光 俗様の幅は、一郎は電子一正孔値頂についての統計処理により決定されると考え

この重合体は、ドデシル側頭によって可容性であり、例えば、クロロホルムの容 液から処理される。これは良好なホトルミネセンスを示し、エレクトロルミネッ センス装置において極絶することが示された。

例11の2つの京郊体廷由郷に代えて、1丁〇様点1上でP3DTの郷(厚さ 500nm)を用い、更に頂部にスピンコートして100nmの厚さとしたPP V京郊体の原を用い、その後に始然してPPVへと変換し(200℃、12時 の)、例11と同様の様式でデバイスを製造した。最終段階としてこの上にカル シウムを反登した。

これらの特定のほさは成功するものであることが分ったが、P3DTについては500m未満のほさを有するのが望ましい。両者の適の少なくとも一部がデバイスの発光帯域にあるという条件で、これは許容し得るものである。

このデバイスは電荷注入について高い間節電圧を示し、容易に見ることのでき 5発光を与えるには80V以上を必要とする。この高い理動電圧は、P3DT庫 の相当な厚さによるものである。このデバイスについての量子効率は約0.08 %であると認められた。

出力された党は内閣では深いまであると起席され、相当にPPVの非に対して P3DTの発光の特徴を示した。PPV優からの発光はP3DT原を介して目促 されたが、ITO/ガラス基体は、P3DTによるPPVの発光の吸収によって 強く経費されたようである(PPVの発光は、より低いパンドギャップを育する ため、P3DTの吸収パンドに該当する)。

このデバイスは簡々の特質を示す:

(i)発光は、陸低に直ぐ傍接していない際で生成される。PPV層からも発

るが、他の可能な役別はある。この間のものの1つは、再結合は(積差 I におけるように)カルシウム権点に関係する50 n mの帯域内で生足し得て、再結合帯域から異なる発光帯域へのその後の社紀子の転送があるというものである。この転送は使つかの機関によって生じ得る。第1に、吸収およびより長い液長での再発光があり得るが、これはここで検討するデバイスについては主性のあるものではない。これについての1つの理由は、発光収率が100分ではないとして、デバイス処率の付加する低下を認めることを予期し得るというものである。実験的には、表1にまとめたように、1つのデバイスから他のデバイスに渡る効率の変動は指とない。

第2に、1つの層から他の層への励起子の拡散がある可能性がある。PPVに おける一位項品記子についての放射活性寿命は1ヵサ程度である。勘定されたホ トルミネセンスの寿命はそれより望く、競合する非放射活性の鍼変機構があるこ とを示すが、寿命は重義では250 p砂以上であり、これは城東の前に重合体を 介する励起子の拡散を可能とするものである。PPVの股内における抗励起によ って生成した凸起子の移動についての証拠は、吸収およびホトルミネセンススペ クトルの比較によって与えられる。 吸収スペクトルにおいて予期されるフォノン 構造が駆逐されるよう、鎖頭共役長さ、従って、パンドギャップにおける相当な 広がりを示す重合体サンプルにおいてさえ、発光スペクトルは明瞭なパイプロニ ック構造を示し、このように発光の前に形成された励起子が、中断されない共役 の最大長さをもって、従って、より低いパンドギャップをもって収部分を移動し たことを示している。励起子の位散は分子半導体においては十二分に研究されて おり、これらの共役重合体験における条件下では、直接ホッピングまたはフェル スター(Förster )転送によって生起すると考えられる。半導体中にドーパント として選択的に導入することのできる、より長い故長の発光を有する発色団への エネルギー転送は、十分に研究された現象である。

この発明の更なる例を以下に説明する。MEH-PPVに代えて、異なる可応性の共役重合体を使用する。使用する重合体はポリ(3-ドデンルチエニレン)、 P3DTであり、その化学構造は次の通りである:

先が包含されることが理由あるものとして期待される(例1 1 参照)。 したがってこれは多層発光デバイスの他の例であるが、 1 つの際が他の際によって生成された光を吸収する問題が重合体層の厚さにより回避されるよう、最適には改変されるべきである。

(ii) 更に、これは前型体重合体の層が可溶性の重合体層上に逐次設置されたデバイスであって、重合体の異なる溶解度の利点があり、共役形態へ変換するのに必要が熱熱度の体も構造が整件するものである。

## 蜜戯上の利用可能性

以上をまとめると、本発明者らは、1 を越える圏からの発光を伴う多層エレクトロルミネッセンス装置を製造できることを突き止めた。この機の多層構造は、 所定範囲の用途においてデバイス特性を関節するために使用することができる。 例えば、少なくとも2つの宣合体響を同時に発光させるよう配置することができる。 る。これにより、即暦で速収できる場合より広いスペクトルの生度が可能となり (15法)1、1113よびIV参図)、白色充原の製造を可能とすることができ

要き止めた特に重要な点は、発売が生起するデバイスの領域を十分に広く配置することができるため、幾つかの重合体層が同時に発売することができるというものである。恐らくこの理由は、第1に、2つの重合体層の間の界面で電両の値段がない状態では、電子一正孔値復過程は少なくとも50ナノメーターの重合体の厚きを必要とし、このためこの厚きの領域で配起子が形成されることにある。数2に、一旦形成された超起子は接要する前に並散し得て、この並散の過程により見光活场の幅を更に広げることができる。本発明者らは、最適の性差のためには、以下の点を考慮するようデバイスを製造すべきであることを特定した。例から明らかなように、発売は通常は依怙に関係する重合体の領域からである。このことは、電子の住人は正礼の注入より国程であり、かつ/または電子は正礼より低い体配度を有することを示す。したがって、! そ起える層からの見完は、適切な層を降極に密接して付着させたデバイスで達成される可能性が高い。性の決定的な特徴は重合体層のバンドギャップである。立合体層の不適切ない。

## 特表平7-509339 (8)

翌1:4つの多暦エレクトロルミネッセンス装置の特性

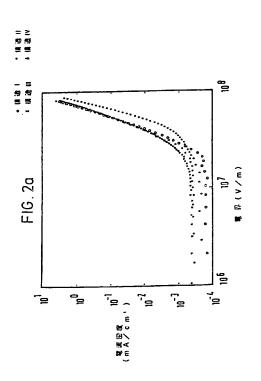
ıv サンプル番号 111 LEHPPV 5 0 共型合体 20 共立合体 20 共武合体 原 ( n m ) 原 ( n m ) PPV 50 MEHPPV 5 0 PPV 30 PPV 230 **確**2 序さ (nm) MEHPPY 5 0 共型合体 20 PPV 150 共産合体 20 度3 序を (nm) 共黨合体 原4 序8 (nm) 発光の色 オレンジ オレンジ 赤 0. 16 0. 22 0. 24 量子效率、7(%) 0. 30 生成に必要な電界 (V/cm): 1 m A c m - \* 8.0 ×10<sup>6</sup> 7.1 ×10° 7.4 ×10° 2 m A c m - \* 8.6 ×10° 7.7 ×10° 7.9 ×10° 7.7 ×10°

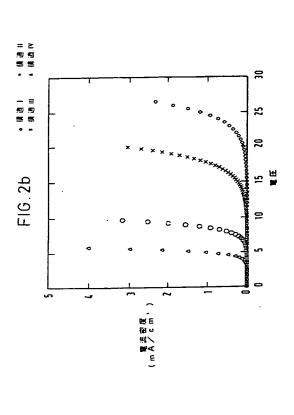
型合体圏 i は、『TO接点の頂部に直接スピンコートした。カルシウム接点は、 型合体圏 3(またはデバイス I I I の場合は重合体圏 4)の頂部に落着した。

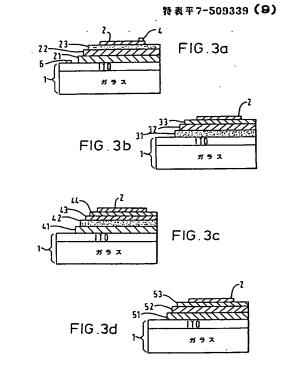
瓜原付けは、陰極に関係して低いベンドギャップの重合体(MEHPPV)が存在する例 | で認められたように、 | つの響内のみにおける最起子の完全な値度に

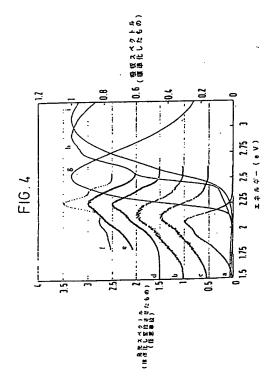
**過者し得る。よって、好ましくはパンドギャップは、意面担体の独送および信度** 

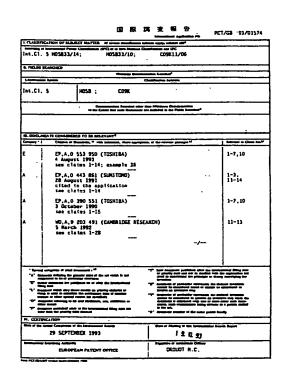
を助成するような顧序とする。











## 特表平7-509339 (10)

四 縣 邦 奎 報 告 GB 9301574 SA 7751

	SA	77530	
The market are or command in the Company Printer College (CDP Street			

	Property against to	PCT/GB 93/01574
	ENTS CONSESSED TO ME BELEVANT ACCUSTOMED PROM THE SACTION MICES.	
į	Chair of Comments, 400 Address, 4100 April 100	Name of Games Inc.
	NO.A.9 203 690 (CUMBRIDGE EESEARCH) 5 March 1992 cited in the application see claims 1-51	13-13,15
4	VD. 4.9 013 148 (CAMERIDGE RESEARCH) 1 November 1990 cited in the application see claims 1-27	1-3 11-13

	04-08-93	~=	Partie Amily	
EP-A-0553950		Hone		
EP-A-0443861	28-08-91	JP-A-	3244630	31-10-91
		JP-A-	3273087	04-12-91
		JP-A-	4145192	19-05-92
EP-A-0390551	03-10-90	JP-A-	3230583	14-10-91
		JP-A-	3230584	14-10-91
		JP-A-	3115486	16-05-91
WD-A-9203491	05-03-92	AU-A-	8435091	17-01-92
		AU-A-	8501691	17-03-92
		CA-A-	2089481	25-02-92
		CA-A-	2089482	25-02 <b>-9</b> 2
		EP-A-	0544771	09-06-93
		EP-A-	0544795 9203490	09-06-93 05-03-92
			3203430	03-03-92
WO-A-9203490	05-03-92	AD-A-	8436091	17-03-92
		AU-A-	8501691	17-03-92
		CA-A- CA-A-	2089481 2089482	25-02-92 25-02-92
		EP-A-	0544771	09-06-93
		EP-A-	0544795	09-06-93
_		MD-A-	9203491	05-03-92
MO-A-9013148	01-11-90	AU-B-	626415	30-07-92
		AU-A-	5428590	16-11-90
		EP-A-	0423283	24-04-91
		JP-1-	4500542	30-01-92

## フロントページの統き

(72)発明者 ブラッドリー ドナル ドナット コーナ ー イギリス国、ケンブリッジ シャイアー エスジー8 5キューティー ニュー ウィンボール ケンブリッジ ロード 48

(72) 発明者 パーン ポール レスリー イギリス国、オックスフォード オーエッ クス 1 3キューワイ サウス パークス ロード ダイソン ペリンズ ラポラトリ ー (番地なし) (72)発明者 クラフト アルノ ドイツ連邦共和国、ディー40231 デュッ セルドルフ カールーゲッセン ストラー セ 170

(72)発明者 ブラウン アダム リチャード オランダ国、ヴァル ケンスウァード 553 ピーイー デ クレイェンピーク 199

(72) 発明者 パローグス ジェリミー ヘンリー イギリス団、ケンブリッジ シーピー58 エヌエイチ リバーサイド 51

(72)発明者 グリーンハム ネイル イギリス国、ケンブリッジ シービー 2 1 ティーエル トリニティー レーン ク レア カレッジ (番地なし)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED PEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

VINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.